

05.4; 11; 12

© 1992

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖКРИСТАЛЛИТНЫХ ГРАНИЦ  
СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ МЕТОДОМ  
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИЕ.В. Б л а г о в, Ю.Н. М о и с е е в,  
В.М. М о с т е п а н е н к о, В.И. П а н о в,  
И.Ю. С о к о л о в

Данная работа является развитием работы авторов [1]. Примененная в [1] методика восстановления рельефа поверхности в области стыка двух кристаллитов одинаковой конфигурации обобщена на случай кристаллитов различной конфигурации. Рассчитана сила взаимодействия острия АСМ с подобным образцом. Как показано ниже, сравнение теоретических расчетов с экспериментальными данными позволяет получить информацию о конфигурации стыка, диэлектрических свойствах приповерхностного слоя и о глубине его залегания.

Рассчитаем поверхности постоянной силы в области стыка кристаллитов различной конфигурации. В настоящей работе использовались характерные геометрические параметры ВТСП керамик, которые наиболее часто наблюдались в эксперименте [2]. Характерный размер кристаллитов ВТСП-керамики  $\sim 1$  мкм, тогда как размер переходной области  $100 \text{ \AA}$ . Это позволяет моделировать стык двух кристаллитов щелью, заполненной материалом с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon_2$  и расположенной между двумя полубесконечными параллелепипедами из материала с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon_0$  (высоты поверхностей кристаллитов над заполненной щелью обозначены  $H_1$  и  $H_2$ ).

Острие АСМ моделируется параболоидом вращения с радиусом кривизны  $R$ , находящимся на расстоянии  $d$  от поверхности первого кристаллита (рис. 1). Диэлектрическая проницаемость материала острия задана и имеет величину  $\epsilon_1$ .

Полная сила взаимодействия между острием АСМ и поверхностью складывается из обменных сил отталкивания ( $F_{от} > 0$ ) и ван-дер-ваальсовых сил притяжения ( $F_{пр} < 0$ ):

$$F = |F_{от}| - |F_{пр}|. \quad (1)$$

Расчет сил отталкивания упрощается тем обстоятельством, что обменная сила весьма быстро падает с расстоянием  $\sim e^{-r/r_0}$ , где  $r$  — расстояние между атомами,  $r_0 = (1-2) \text{ \AA}$ . Поэтому вклад в силу отталкивания вносят практически только ближайшие атомы, расположенные на расстояниях  $< 2 \text{ \AA}$ . На указанных расстояниях

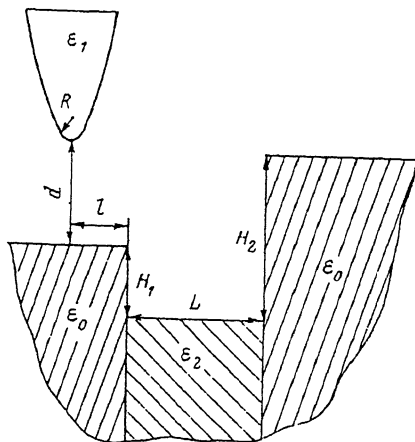


Рис. 1. Конфигурация „острие АСМ – стык двух кристаллитов.“

потенциал сил отталкивания хорошо аппроксимируется выражением  $\psi(r) \sim r^{-12}$  [1]. Следовательно, полагая, что на окончании острия находятся  $N$  атомов, получим для силы отталкивания острия от плоской поверхности:

$$F_{от} = \frac{\alpha N}{h^{13}}, \quad (2)$$

где  $\alpha$  – константа межатомного обменного взаимодействия,  $h$  – расстояние от острия до поверхности монокристалла.

В случае поликристаллических керамик эта формула, очевидно, применима только тогда, когда острие находится над поверхностью одного из кристаллитов. При этом  $h = d$ , если оно находится над левым кристаллитом (см. рис. 1) и  $h = d - H_2 + H_1$  – над правым. Если же острие находится между монокристаллами, то возможен случай, когда основной вклад в силу отталкивания вносит не взаимодействие с кончиком иглы, а отталкивание от его боковой поверхности.

Исходя из предположения, что количество атомов  $N$ , непосредственно взаимодействующих друг с другом, приблизительно одинаково и вблизи конца острия и в области боковых касаний острием кристаллитов (это условие введено для удобства вычислений и не сказывается существенно на конечном результате), можно записать следующее выражение для силы отталкивания острия в области между кристаллитами

$$F_{от} = \frac{\alpha N}{d_1^{13}} + \frac{\alpha N}{d_2^{13}} + \frac{\bar{\alpha} N}{(d + H_1)^{13}}, \quad (3)$$

где  $\bar{\alpha}$  — константа обменного взаимодействия между острием АСМ и веществом межкристаллической фазы,  $\Delta_{1,2}$  — расстояние от острия до краев кристаллитов.

Несложные тригонометрические расчеты дают:

$$\Delta z_i = |L - x_i| \sqrt{1 + R^2/x_i^2}, \quad i = 1, 2,$$

$$x_i = R \left\{ \left[ \frac{L}{R} + \left( \frac{8}{27} \left( 1 - \frac{\Delta z_i}{R} \right)^3 + \frac{L^2}{R^2} \right)^{1/2} \right]^{1/3} + \left[ \frac{L}{R} - \left( \frac{8}{27} \left( 1 - \frac{\Delta z_i}{R} \right)^3 + \frac{L^2}{R^2} \right)^{1/2} \right]^{1/3} \right\},$$

$$\Delta z_1 = -d, \quad \Delta z_2 = H_2 - H_1 - d. \quad (4)$$

Для вычисления силы притяжения, действующей между острием и образцом (рис. 1), воспользуемся методом аддитивного суммирования потенциалов с последующей перенормировкой полученной константы [3, 4] учитывающей неаддитивность ван-дер-ваальсова взаимодействия.

Суммируя аддитивно потенциалы ван-дер-ваальсова взаимодействия между отдельными атомами вида  $C/r^6$  (где  $C$  — константа ван-дер-ваальсова взаимодействия,  $r$  — расстояние между атомами) по объемам острия и образца со стыком кристаллитов (рис. 1), получаем

$$F_{np} = CN_1 N_2 \left[ \frac{\pi^2 R}{12(d - H_2 + H_1)^2} + \frac{\pi^2 R}{12d^2} + I(A=L, B=d) - \right. \\ \left. - I(A=L+L, B=d - H_2 + H_1) \right] + \bar{C} N_1 N_2 \left[ I(A=L+L, B=d+H_1) - \right. \\ \left. - I(A=L, B=d+H_1) \right]. \quad (5)$$

Здесь  $C(\bar{C})$  — константа ван-дер-ваальсова притяжения между атомами острия АСМ и монокристаллитного вещества,

$$I(A, B) = -\frac{1}{4} B^{-3} (A^2 + 2RB)^{-3/2} [4A^2 + (R + 2B^2)]^{-1/2} \times \\ \times \left\{ [7A^2 RB + 4B^3 R + 4B^2 R^2 + 2A^4 - 2B^2 A^2 - 8B^4] \operatorname{sing}(A) \times \right. \\ \times [2B^2 + A^2 + RB - |B| (4A^2 + (R + 2B^2)^2)^{1/2}]^{1/2} + A(A^2 + 2RB)^{1/2} \times \\ \left. \times (2B^2 - 5BR - 2A^2) [2B^2 + A^2 + RB + |B| (4A^2 + (R + 2B^2)^2)^{1/2}]^{1/2} \right\}. \quad (6)$$

Перенормируя данный результат аналогично работам [1, 4], находим:

$$F_{np} = H_{01} \left[ \frac{R}{12(d - H_2 + H_1)^2} + \frac{R}{12d^2} + I(A=L, B=d) - \right. \\ \left. - I(A=L+L, B=d - H_2 + H_1) \right] + H_{12} \left[ I(A=L+L, B=d+H_1) - \right. \\ \left. - I(A=L, B=d+H_1) \right], \quad (7)$$

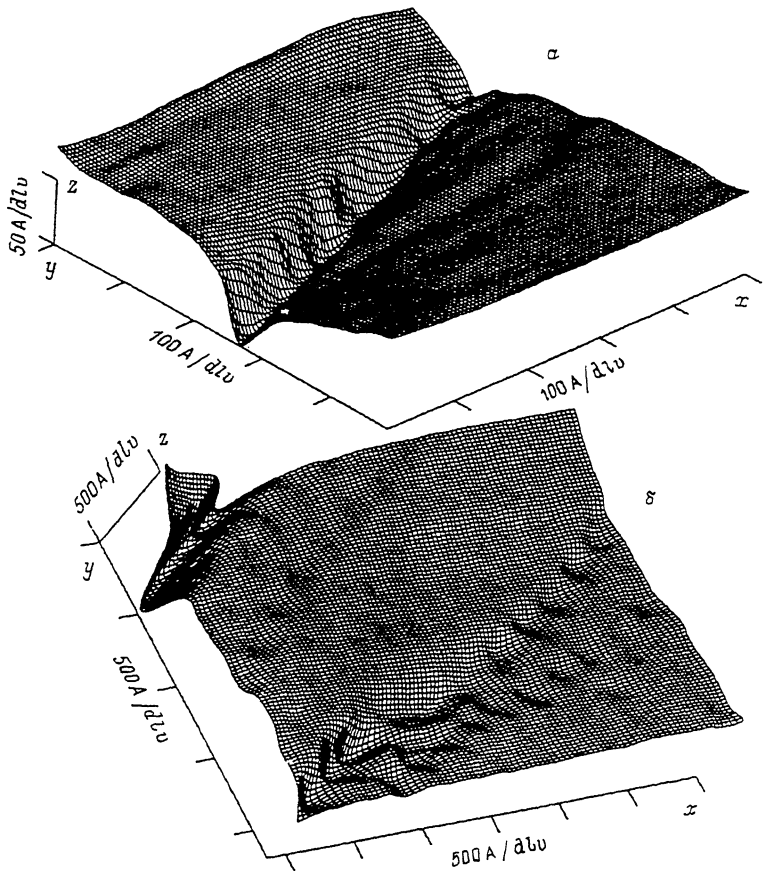


Рис. 2, а, б - АСМ - изображения стыка кристаллитов.

где  $H_{01}$  ( $H_{12}$ ) - константы Гамакера для системы острие - кристаллит. Как известно [5]

$$H_{ik} = \frac{3\hbar}{8\pi} \int_0^{\infty} x^2 dx \int_0^{\infty} d\zeta \left[ \frac{\varepsilon_i(i\zeta)+1}{\varepsilon_i(i\zeta)-1} \frac{\varepsilon_k(i\zeta)+1}{\varepsilon_k(i\zeta)-1} e^{-x} - 1 \right]^{-1}, \quad (8)$$

где  $\varepsilon_i$  - диэлектрическая проницаемости.

Оценим теперь значения констант Гамакера в рассматриваемом случае. Используя приближенную аппроксимацию для  $\varepsilon$  в интересующей нас области

$$\varepsilon(i\omega) = 1 + \frac{\Omega^2}{\omega^2 + \omega_0^2}, \quad (9)$$

где параметры  $\Omega$  и  $\omega_0$  можно извлечь из данных спектроскопических исследований [6, 2], находим для керамики  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_x$  следующую оценку  $H_{00} \sim 0.8$  эВ. В то же время для лейкосапфира (материала острия АСМ) [5]  $H_{11} \sim 1$  эВ. Пользуясь приближенной формулой  $H_{01} = \sqrt{H_{00}H_{11}}$ , нетрудно найти, что искомое  $H_{01} \sim 1.5$  эВ. Что касается обменного взаимодействия  $\alpha$ , то как показывают экспериментальные оценки, аналогичные [1], для системы „лейкосапфир–керамика“ константа  $\alpha N = 6 \times 10^{-17}$  Н·нм.<sup>13</sup>

Знание значений этих констант позволяет с использованием формулы (7) установить по результатам АСМ–сканирования такие характеристики, как ширина межкристаллического промежутка  $L$  и высоты кристаллитов над веществом щели  $H_1, H_2$ .

Поверхности постоянной силы могут быть рассчитаны в результате решения уравнения  $F = |F_{0r}| - |F_{np}| = const$  относительно неизвестной  $d$  при различных значениях параметра  $l$  (изменяющимся при движении острия). Радиус кривизны острия  $R$  полагаем при этом равным  $100 \text{ \AA}$  [4].

Экспериментальное исследование стыка кристаллитов проводилось на атомно–силовом микроскопе, описанном в работах [1, 4, 7].

На рис. 2, а, б показано изображение поверхности стыков монокристаллитов, полученных на АСМ. Поверхность кристаллитов имеет правильную форму и может использоваться для аппроксимации моделью рис. 1. Размер кадра сканирования на рис. 2, а равен  $(500 \times 500) \text{ \AA}^2$ . Видимая глубина провала  $(50-60) \text{ \AA}$ . Ширина разлома, измеренная в эксперименте,  $(150-200) \text{ \AA}$ . На рис. 2, б размер кадра сканирования составляет  $(2000 \times 3000) \text{ \AA}^2$ , ширина разлома  $500 \text{ \AA}$ , глубина  $300 \text{ \AA}$ .

На рис. 3, а, б изображены профили среза АСМ – изображений рис. 2, а, б соответственно (кривые 1). При этом оси на обоих рисунках совпадают, а ось  $y$  рис. 3, а, б – это ось  $z$  рис. 2, а, б.

Проанализируем полученные данные. Для анализа АСМ–изображений, приведенных на рис. 2, а, б, 3, а, б, воспользуемся полученными выше теоретическими результатами. Найдем сначала разность высот  $H_2 - H_1$ . При достаточном удалении от щели, т. е. при  $l \gg L$  и  $l \ll -L$  (формула (7)) выражение для силы (1) имеет следующие асимптотики:

$$F(d) = \frac{dN}{d^{13}} - \frac{H_{01}R}{6d^2}, \quad \text{при } l \gg L,$$

$$F(d) = \frac{\alpha N}{(d - H_2 + H_1)^{13}} - \frac{H_{01}R}{6(d - H_2 + H_1)^2}, \quad \text{при } l \ll -L. \quad (10)$$

Решая уравнение постоянной силы  $F(d) = F_0 = const$ , найдем, что если при  $l \gg L$  острие АСМ двигалось на высоте  $d_0$  от поверхности монокристаллита, то при  $l \ll -L$  оно будет двигаться на высоте  $d_0 - H_2 + H_1$ . Это означает, что острие смещается на ве-

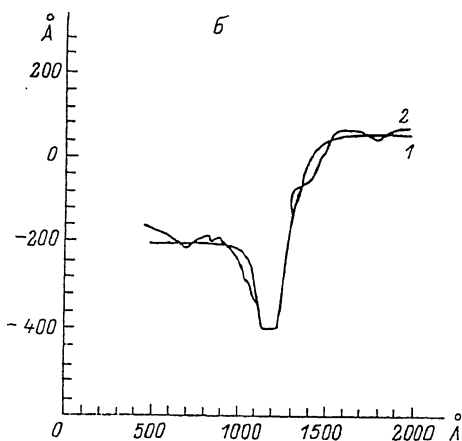
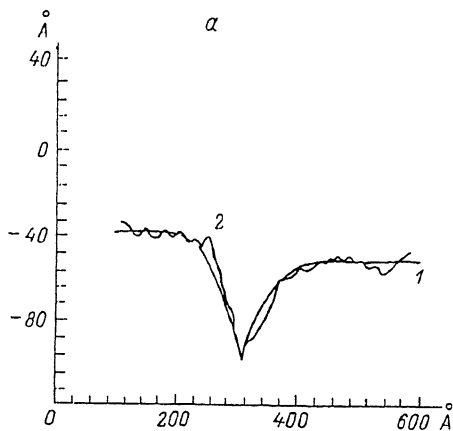


Рис. 3, а, б – профили среза АСМ изображений рис. 2, а, б соответственно.

личину  $H_2 - H_1$  при переходе с одного монокристалла на другой независимо от величины начальной силы сканирования  $F_0$ .

Покажем теперь, как можно определить ширины щели  $L$ . Рассмотрим сначала более простой случай, изображенный на рис. 2, а. Срез профиля поверхности постоянной силы показан на рис. 3, а (линия 1). Как видно, острие, опустившись на  $(50-60) \text{ \AA}$ , не достигло „дна“. Поэтому можно считать щель незаполненной, т. е.  $\alpha N = 0$ ,  $H_{12} = 0$ . Как видно из рисунка и вышеприведенных рассуждений,  $H_2 - H_1 = -15 \text{ \AA}$ . Поэтому единственной неизвестной константой оказывается ширина щели  $L$ . Ее можно найти следующим образом. Построим сначала теоретическую кривую для указанной конфигурации, взяв при этом значения констант  $\alpha N$  и  $H_{01}$ , полученные

выше. Варьируя затем величину  $L$ , находим наиболее близкую к экспериментальной теоретическую кривую. Такой кривой соответствует  $L = 220 \text{ \AA}$ . Теоретическая кривая показана для этого случая на рис. 3, а (линия 2).

Более сложный случай изображен на рис. 2, б и 3, б. Здесь игла достигает дна щели. Определим сначала разность высот кристаллитов. Аналогично предыдущему случаю, находим:  $H_2 - H_1 = 240 \text{ \AA}$ .

Отметим теперь, что линии постоянной силы проводились при  $F_0 = 10^{-7} \text{ Н}$ , т. е. в области значительного преобладания сил отталкивания. Ван-дер-ваальсово взаимодействие составляет здесь лишь (5-7)% от общей силы. Это практически устраняет неоднозначность в определении значений  $L$  и  $H_1$ . Так, при достижении дна щели, сила отталкивания острия от дна растет  $\sim d^{-13}$ . Поэтому в достаточно широком диапазоне изменения неизвестной константы  $\bar{\alpha} N$ , величина  $H_1$  практически не изменяется (изменение  $H_1 \sim (\bar{\alpha} N)^{1/3}$ ). Следовательно из рис. 3, б можно получить  $H_1 = 210 \text{ \AA}$  с точностью до единиц ангстрем.

Далее, аналогично предыдущему случаю, подбирая  $L$  так, чтобы теоретическая кривая максимально соответствовала экспериментальной, найдем значение  $L = 570 \text{ \AA}$ .

Таким образом, проведенные эксперименты и их сопоставление с теоретическими результатами позволили определить характерные геометрические параметры межкристаллитных границ ВТСП керамики.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Благоев Е.В., Моисеев Ю.Н., Мостепаненко В.М., Панов В.И., Соколов И.Ю. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. С. 87-90.
- [2] Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников / Под ред. Д.М. Гинзберга. М.: Мир, 1990. 543 с.
- [3] Мостепаненко В.М., Соколов И.Ю. // ДАН СССР. 1988. Т. 298. С. 1380-1383.
- [4] Moiseev Yu.N., Mostepanenko V.M., Panov V.I., Sokolov I.Yu. // Phys. Lett. A. 1988. V. 132. P. 354-358.
- [5] Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Статистическая физика. Ч.2. М.: Наука, 1978.
- [6] Krupp M., Schnabel W., Walter G. // J. Coll. I. Sci. 1970. V. 39. P. 421-423.
- [7] Моисеев Ю.Н., Мостепаненко В.М., Панов В.И., Соколов И.Ю. // ЖТФ. 1990. Т. 60. В.1. С. 141-148.

Поступило в Редакцию  
10 августа 1992 г.